

Uchwała nr 15/L/2020  
Senatu Politechniki Warszawskiej  
z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020–2024

Na podstawie § 72 ust. 1 Statutu PW, uchwała się, co następuje:

§ 1

Senat Politechniki Warszawskiej wybiera do składu Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020–2024, następujących członków:

- 1) dr hab. Zofia Kowalewska, prof. uczelni, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
- 2) dr hab. inż. Grzegorz Makomaski, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
- 3) dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
- 4) dr hab. inż. Jacek Michalski, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
- 5) dr inż. Iwona Wilińska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
- 6) dr hab. inż. Marek Gliński, prof. uczelni, Wydział Chemiczny;
- 7) dr hab. inż. Tomasz Gołofit, Wydział Chemiczny;
- 8) dr hab. inż. Paweł Horegląd, Wydział Chemiczny;
- 9) dr hab. inż. Sławomir Jodzis, Wydział Chemiczny;
- 10) prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk, Wydział Chemiczny;
- 11) dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. uczelni, Wydział Chemiczny;
- 12) dr inż. Michał Młotek, Wydział Chemiczny;
- 13) prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, Wydział Chemiczny;
- 14) dr hab. inż. Andrzej Plichta, prof. uczelni, Wydział Chemiczny;
- 15) dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni, Wydział Chemiczny;
- 16) dr inż. Paweł Ruśkowski, Wydział Chemiczny;
- 17) dr hab. inż. Paulina Wiecińska, prof. uczelni, Wydział Chemiczny;
- 18) dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. uczelni, Wydział Chemiczny;
- 19) dr hab. inż. Robert Cherbański, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 20) prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 21) dr inż. Katarzyna Dąbkowska-Suszał, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 22) dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 23) dr hab. inż. Jakub Gac, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 24) prof. dr hab. inż. Marek Henczka, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 25) dr hab. inż. Magdalena Jasińska, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 26) dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 27) dr hab. inż. Andrzej Krasiński, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 28) dr inż. Jan Krzysztoforski, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 29) dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;

- 30) prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 31) dr inż. Wojciech Orciuch, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 32) dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 33) dr hab. inż. Rafał Przekop, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 34) dr hab. inż. Antoni Rozeń, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 35) dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 36) prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 37) dr hab. inż. Maciej Szwast, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
- 38) mgr inż. Dominik Wołosz (doktorant).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Senatu

  
mgr Joanna Kozuchowska

Rektor

  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba